

ارزیابی تنش‌های پسماند در پوشش کاربید تنگستن کبالت حاصل از فرآیند HVOF با استفاده از روش XRD

رباب ثالث^۱، سلمان نوروزی^۲

۱-کارشناسی ارشد شناسایی و انتخاب مواد مهندسی دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (robab_sls@yahoo.com)

۲-دانشیار دانشکده مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل (s_nourouzi@nit.ac.ir)

Residual Stresses Evaluation in Tungsten Carbide Cobalt Coating from HVOF Process Using XRD Method

R. Salehi¹, S. nourouzi²

1- M.S.,Identification and Selection of Engineering Materials, Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, E-Mail: robab_sls@yahoo.com

2- Associate Professor, Department of Mechanical Engineering, Babol Noshirvani University of Technology, E-Mail: s_nourouzi@nit.ac.ir

چکیده

تشهای پسماند، خاصیت جداولی ناپذیر پوشش‌های کاربید تنگستن کبالت، بسته به حالت-شان می‌توانند برای عملکرد و عمر قطعه زیانبار یا مفید باشند. در پژوهش حاضر، هدف بررسی تنش‌های پسماند در راستای ضخامت پوشش حرارتی WC-12Co حاصل از فرآیند HVOF بود. این تنش‌ها با استفاده از پراش پرتو X در سطح آزاد پوشش و در راستای ضخامت پوشش در عمق‌های ۵۰، ۱۵۰، ۲۳۰ و ۳۰۰ میکرومتر بررسی شدند. تنش پسماند در عمق ۵۰ میکرومتر کششی و در سطح آزاد پوشش و در عمق‌های دیگر فشاری به دست آمد. دیده شد که با نزدیک شدن به فصل مشترک بعد از ۵۰ میکرومتر بزرگی تنش افزایش می‌یابد که علت آن غالب بودن تنش پینینگ و تنش عدم تطابق حرارتی بر تنش‌های کوئنچ است. متوسط تنش پسماند در امتداد ضخامت برابر 157.1 MPa و فشاری به دست آمد که برای کارکرد قطعه مفید است.

واژه‌های کلیدی: تنش‌های پسماند، پوشش‌های کاربید تنگستن کبالت، HVOF، تحلیل تنش با پراش پرتو X، پوشش‌های پاشش حرارتی.

Abstract

Residual stresses, that are inherent in thermal spray coatings as in tungsten carbide cobalt thermal coatings, can be useful or damaging for efficiency and life of specimen relate to their state. The present investigation has been done in order to determine the residual stresses through thickness in WC-12Co thermal spray coating from HVOF Process. These stresses were determined in surface of coating and through the thickness in 50, 150, 230 and 300 μm depths. Residual stresses were obtained tensile in 50 μm depth and compressive for surface of coating and other depths. It was observed that by approaching to the interface, further 50 μm , the magnitudes of stresses increase because the peening and thermal mismatch stresses dominant the quenching stresses. The average residual stress through coating thickness was calculated -157.1 MPa and compressive that is useful for the efficiency of specimen.

Keywords: Residual stresses, Tungsten carbide cobalt coatings, HVOF, X-ray diffraction stress analysis, Thermal spray coating.

(کد: ۹۱۱۰۶۲)

از پراش پرتو X و روش $\psi \text{ Sin}^2$ استفاده می‌شود. در این تحقیق، از K_{α} تابش از منبع مس اشعه X برای اندازه‌گیری‌ها استفاده می‌شود. اندازه‌گیری‌های تنش پسماند توسط ارزیابی تغییرات در فاصله d صفحات کریستالوگرافی (۰۳۰) مربوط به پیک $2\theta = 132/48^\circ$ و (۱۱۲) مربوط به پیک $2\theta = 98/7^\circ$ که مربوط به فاز غالب WC است انجام می‌گیرد. سپس با محاسبه کرنش و استفاده از روش $\psi \text{ Sin}^2$ نموداری برای داده‌ها رسم می‌شود و پس از آن با به دست آوردن شبی نمودار $\psi \text{ Sin}^2$ -کرنش و داشتن مدول الاستیسیته تنش محاسبه می‌شود. برای بررسی تنش در راستای ضخامت تنش‌های پسماند در سطح آزاد پوشش و در عمق‌های ۵۰، ۱۰۰ و ۲۳۰ میکرون محاسبه و سپس با توجه به منشأهای اصلی برای تنش‌های پسماند در این سیستم تحلیل می‌شوند.

مواد و روش تحقیق

در این پژوهش نمونه فولادی AISI1045 پس از آماده‌سازی برای پوشش‌دهی با استفاده از فرآیند HVOF پوشش داده شد. در این فرآیند از تجهیز پاشش حرارتی METJET III ساخت شرکت متالیزیشن استفاده شد و نفت سفید (سوخت جت) با نرخ جریان/lit ۲۵۰ به عنوان سوخت به کار برد شد. نرخ جریان اکسیژن/lit ۸۳۰ پاشش با زاویه ۹۰ درجه و با فاصله 320 ± 20 mm انجام شد و از روانکار روغن استفاده شد. از پودر آگلومره-زینتر کاربید تنگستن کبالت (WC-12Co) با قطر متوسط ذرات ۷/۴ میکرومتر با نام تجاری (WOKA 80.71.1) استفاده شد. ترکیب شیمیایی پودر مورد استفاده توسط دستگاه کوانتمتری آنالیز شد. از دستگاه X-ray tube: Cu ($K\alpha = 1.54 \text{ \AA}$) و X-Pert Pro MPD (PANalytical) برای آنالیز فازی پودر استفاده شد. الگوی پراش اشعه X برای پودر به دست آمد و نیز با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی تصاویر SEM و آشکارساز Secondary Electron تصاویر SEM از پودر مورد استفاده گرفته شد.

آماده‌سازی نمونه‌ی زیرلایه شامل ماشینکاری، سندبلاست و تمیزکاری است. نمونه آزمون پس از ماشینکاری با ذرات کاربید سیلیسیم با مش ۱۶ میکرومتر، سندبلاست شد. سپس در استون خالص به روش اولتراسونیک شستشو داده شده و پس از تمیزکاری با آب مقطر جهت انجام فرآیند پوشش‌دهی خشک شد. نمونه‌ها پس از پوشش‌دهی با دستگاه واپرکات به ابعاد $4 \times 20 \times 20$ mm بربیده شدند. سپس نمونه‌ها دو دسته شدند. دسته اول به منظور آماده‌سازی برای متالوگرافی، تهیه تصاویر SEM، سختی‌سنجی و اندازه‌گیری مدول الاستیک و دسته دوم به منظور برداشت از ضخامت پوشش و متالوگرافی برای مطالعه تنش با استفاده از پراش اشعه X.

استفاده روزافزون از پوشش‌های پاشش حرارتی، به ویژه برای مقاومت در محیط دما بالا، نیازمند اطمینان به دوام پوشش است که شامل مقاومت در برابر ترک، جدایی اتصال پوشش و زیرلایه و پوسته پوشش‌ها بازی می‌کند. تنش‌های پسماند در این پوشش‌ها ممکن است کششی یا فشاری باشند. تنش‌های پسماند کششی به طور معمول امکان رخداد ترک و جدایی را افزایش می‌دهند. این تنش‌ها می‌توانند برای عملکرد ماده و عمر قطعه بسیار زیان‌بار باشند. از طرف دیگر تنش‌های پسماند فشاری که غالباً برای قطعه مفید هستند را می‌توان تعمداً ایجاد کرد. پیش‌بینی تنش‌های پسماند سخت‌تر از تنش‌های است که حین کار اعمال می‌شوند. پس تعیین تنش‌های پسماند با استفاده از روش‌هایی مطمئن در فرآیندهای پاشش حرارتی هدف مهمی است چرا که وجود سطوح تنش پسماند در پوشش‌ها و علامت آن‌ها اثر قابل توجهی بر عملکرد پوشش دارد (Greving, Rybicki, Shadley, Xiong, 1994; Totemeier & Wright, 2006).

مطالعات بسیاری به اندازه‌گیری تنش‌های پسماند در پوشش‌ها اختصاص داده شده‌اند. چندین روش مختلف اندازه‌گیری تنش پسماند توسعه یافته است؛ این روش‌ها را به سختی می‌توان در سه دسته طبقه‌بندی کرد: اندازه‌گیری پارامترهای شبکه کریستالوگرافی، اندازه‌گیری کرنش‌ها بعد از لایه‌برداری یا حفر سوراخ، و اندازه‌گیری خم شناختی با اندازه زوج پوشش-زیرلایه. تعیین تنش‌های پسماند در مواد می‌تواند با استفاده از هر دو روش‌های مخرب و غیرمخرب انجام شود. پراش اشعه X روش غیر-مخربی است که غالباً مورد استفاده است و معمولاً اطلاعاتی در نقاط بسیار نزدیک به سطح به دست می‌دهد و نیازمند دانشی صحیح از خواص مکانیکی ماده مورد ارزیابی است. به طور کلی، اندازه‌گیری تنش پسماند شامل تعیین خواص فیزیکی ماده تحت تنش و سپس مقایسه آن با حالت بی‌تنشی برای همان ماده است (Withers & Bhadeshia, 2001; Totemeier & Wright, 2006).

در این پژوهه کاربید تنگستن کبالت (WC-12Co) به روش HVOF بر روی زیرلایه فولاد CK45 پوشش داده شد. پوشش‌های کاربید تنگستن کبالت پاشش حرارتی در گستره وسیعی از کاربردها برای مقاومت در برابر شرایط شدید سایشی استفاده می‌شوند زیرا ذرات سخت کاربید تنگستن موجود در این پوشش‌ها منجر به سختی بالای پوشش و بنابراین مقاومت سایشی بالای آن می‌شود، در حالی که بایندر فلزی کبالت تأمین کننده چرمگی مورد نیاز پوشش است. به منظور بررسی تنش‌های پسماند در این پوشش

فرعی به اصلی اثر است. عدد میکرو سختی (H) می‌تواند از سختی سنجی نوب و یا ویکرز بدست آید. با این وجود a/b از اثر نوب اندازه‌گیری می‌شود (Wang et al., 2010). جهت بررسی آنالیز فازی در پودر و پوشش و همچنین اندازه‌گیری تنش پسماند در سطح و امتداد ضخامت از پراش سنج پرتو X نوع $110.795\text{m}\text{A}$ با جریان 40 mA ، ولتاژ 40 kV ، طول موج $1/54$ آنگستروم، تشعشع $\text{Cu}-\text{K}\alpha$ و سطح تابش 10 mm^2 برای آنالیز فازی استفاده شد. از سیستم X-pert و نرم افزار PANALYTICAL

در اندازه‌گیری تنش پسماند به روش پراش پرتو X در سطوح مختلف به ترتیب زیر به منظور ارزیابی تنش در امتداد ضخامت استفاده شد:

- اندازه‌گیری تنش پسماند در سطح آزاد پوشش بدون عملیات آماده‌سازی.
- اندازه‌گیری تنش پسماند پوشش در عمق‌های 50 ، 100 ، 200 و 300 میکرومتر، پس از سنجنی، سنباده‌زنی با سنباده الماسه و پولیش با خمیر الماسه (شکل ۱).

از آنجایی که عمق نفوذ پراش اشعه X کم از رزی با استفاده از طول موج تابش مرسوم $\text{Cu}-\text{K}\alpha$ بسته به نوع مواد مورد استفاده به چند ده میکرومتر محدود می‌شود، اندازه‌گیری تنش پسماند پوشش در عمق‌ها پس از سنجنی، سنباده‌کاری با سنباده الماسه و پولیش با خمیر الماسه انجام شد. در اندازه‌گیری تجربی تنش پسماند با استفاده از پراش اشعه X، کرنش باید در چندین زاویه ψ از یک سری صفحات کریستالوگرافی همان‌نواهه اندازه گرفته شود. شبیه خط مستقیم نمودار $\ln(\frac{\delta_{\psi\psi}}{d_0})$ در مقابل $\sin^2\psi$ تعیین می‌شود. تنش پسماند با استفاده از شبیه خط و ثابت الاستیک اشعه X ماده محاسبه می‌شود. لذا در اندازه‌گیری‌های این پژوهش، یک پراش سنج اشعه X به کار گرفته شد که به طور ویژه‌ای برای اندازه‌گیری تنش پسماند طراحی شده بود. این پراش سنج دو آشکارساز خطی برای پوشش دادن زوایای $0 < \psi < 90^\circ$ دارد. لذا در اندازه‌گیری تنش پسماند، زاویه پراش و فاصله صفحات اتمی در زوایای ψ به ترتیبی انتخاب شد که مقادیر $\sin^2\psi$ از صفر تا $/8$ افزایش یابد. آزمون در زوایای $0 < \psi < 90^\circ$ انجام شد. از بازتاب (0.30°) مربوط به پیک $20=48^\circ/48^\circ$ و بازتاب (0.12°) مربوط به پیک $20=48^\circ/48^\circ$ است بدین منظور استفاده شد. آزمایش پراش سنجی پرتو X بر حدود یک سانتیمتر مربع از سطح نمونه صورت گرفت. با توجه به معادله (۲) برای عمق نفوذ پرتو X، برای زاویه پراش $20=48^\circ/48^\circ$ درصد از پرتوهای تابیده شده از ضخامت $2/54$ میکرومتر پراش می‌شود یعنی عمق نفوذ آن $2/54$ میکرومتر خواهد بود و مابقی عبور می‌کند. بیش از 90%

جهت آماده سازی نمونه‌ها پس از سنجنی پرداخت از سنباده الماسه شماره ۴۰۰ تا ۸۰۰ با کد تجاری 40.3475 و 40.3476 برای سنباده‌زنی استفاده شد و سپس پولیش با خمیر الماسه ۳ و ۷ میکرون انجام شد. چند نمونه از سری اول برای مطالعه سطح مقطع و چند نمونه نیز برای مطالعه سطح پوشش پس از سنجنی پرداخت مانند شدن و سپس با استفاده از سنباده شماره 400 ، 400 و 800 و بعد با خمیر الماسه ۷ میکرون پولیش شدند. سری دوم نمونه‌ها به منظور ارزیابی تنش در راستای ضخامت پوشش برای رسیدن به عمق‌های مورد نظر در پوشش پس از ضخامت سنجی پوشش مورد سنجنی قرار گرفتند. به منظور به دست آوردن تنش در عمق‌های مختلف از پوشش باید با سنجنی و سپس برای از بین بردن اثر سنجنی که تا چند میکرومتر است با سنباده‌زنی و پولیش، ضخامت نهایی مورد نظر به دست می‌آمد. لذا بعد از سنجنی به منظور از بین بردن لایه متأثر از سنجنی در سطح پوشش از سنباده الماسه شماره 600 استفاده شد و سپس با خمیر الماسه 10 میکرون پولیش شد. برای بررسی ریزساختار از تصاویر به دست آمده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بهره برده شد. در سنجنی عمق بار در هر باردهی 5 میکرومتر و از روانکار پایه آبی با روغن حل شونده BCS-100 استفاده شد.

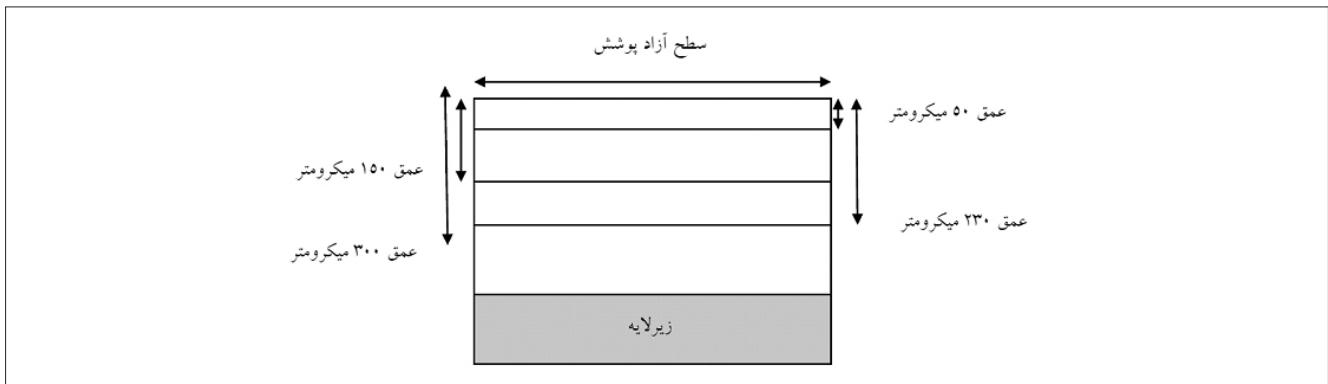
اندازه‌گیری مدول الاستیسیته شامل دو مرحله می‌شود:

الف- به دست آوردن سختی پوشش: میکرو سختی سنجی ویکرز طبق استاندارد ASTM E384-10 با نیروی $f/3\text{ Kg}$. انجام شد. زمان اثرگذاری 15 ثانیه انتخاب شد. میکرو سختی سنجی نوب نیز طبق استاندارد ASTM E384-10 با نیروی $f/2\text{ Kg}$. انجام شد. در اندازه‌گیری سختی پوشش، به علت حساسیت سختی نوب به قطر اصلی، قطر بزرگتر فرورونده باید موادی فصل مشترک باشد (Wang et al., 2010). برای هر کدام از روش‌ها 7 اثر مناسب انتخاب شد و میانگین سختی این 7 اثر به عنوان سختی در نظر گرفته شد.

ب- به دست آوردن نسبت قطر فرعی به اصلی اثر نوب به دست آمد. اثر گذاری نوب نسبت قطر فرعی به اصلی اثر نوب به دست آمد. از نتایج 10 اثر نوب به منظور اندازه‌گیری اثر استفاده شد. سپس مدول الاستیسیته پوشش با استفاده از بازگشت الاستیک اثر نوب و با استفاده از معادله (۱) و با داشتن عدد سختی نوب پوشش بدست می‌آید (HK عدد میکروسختی و E مدول الاستیسیته است).

$$E = \frac{\alpha HK}{(b/a)-(b/\alpha)} \quad (1)$$

که α عدد ثابت و برابر 0.45 ، HK عدد سختی نوب، نسبت قطر فرعی به اصلی فرورونده نوب ($1/7.11$) و b/a نسبت قطر



شکل ۱- تصویر شماتیک از عمق های مختلف مد نظر برای اندازه گیری تنش پسماند

جدول ۱- ترکیب شیمیایی پودر مورد استفاده

W	Fe	(C)t	Co	عنصر
Balance	۰/۲	۵/۰-۵/۸	۱۱/۵-۱۲/۵	مقدار(درصد)

دقخوبی قابل قبول است. از طرف دیگر، عملیات سطحی نظیر سندبلاست و نیز خود فرآیند پاشش که به صورت لایه نشانی است باعث ایجاد حالت تنش دو محوری متقاضن در سطح می شود. در حالت تنش صفحه ای $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_{\phi}$ ، می توان از تنش برشی در صفحه $\sigma_1 = \sigma_2$ صرف نظر کرد و از طرفی برای اندازه گیری تنش پسماند در عمق های بالا با پرتو X نیاز به لایه برداری توسط سنگ-زنی خواهد بود. بنابراین کافی است تک تنش $\sigma_{\phi} = \sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_0$ اندازه گیری شود.

- کرنش از رابطه $d_{\phi\psi} = \ln(d_0/d_{\phi\psi})$ به دست می آید. معمولاً از d_0 اندازه گیری شده در $\psi = 0$ به جای d_0 می توان استفاده کرد.
- آماده سازی مکانیکی با سنباده الماسه و سپس پولیش باعث حذف لایه های متأثر از سنگ زنی می شود بنابراین تنش های ناشی از سنگ زنی مدنظر قرار نمی گیرند.
- تنش پسماند از معادله (۴) و با قرار دادن شبیه نمودار $\psi - \sin^2 \psi$ در این معادله به دست می آید (He, 2009).

نتایج و بحث

- مورفوژوئی و آنالیز فازی پودر ترکیب شیمیایی پودر مورد استفاده توسط دستگاه کوانتمتری آنالیز شد (جدول ۱).
الگوی پراش اشعه X به منظور آنالیز فازی برای پودر آگلومره- زیترن WC-12Co به دست آمد (شکل ۲-الف). دیده می شود که فاز های اصلی کاربید تنگستن، کربن و کبالت می باشند.
در شکل ۳ تصاویر میکروسکوپ الکترونی ثانویه (Secondary Electron) استفاده از آشکارساز الکترون ثانویه (Secondary Electron) به دست آمد نشان داده شده است. تصاویر SEM در شکل با بزرگنمایی های

از پرتو تابیده شده به سطح پوشش نیز از ضخامت ۵ میکرومتر پراش می شود. برای زاویه پراش $\theta = 72^\circ$ درصد از پرتو های تابیده شده از ضخامت ۲ میکرومتری پراش می شود و مابقی عبور می کنند. بیش از ۹۰٪ از پرتو تابیده شده به سطح پوشش نیز از ضخامت ۱/۴ میکرومتری پراش می شود.

$$t = -\frac{\sin\theta \ln(1-G_p)}{2\mu} \quad (2)$$

از پراش اشعه X، $d_{\phi\psi}$ در زوایای مختلف گفته شده به دست آمد و با تقریب خوبی از $d_{\phi\psi}$ در $\psi = 0$ به جای d_0 استفاده شد:

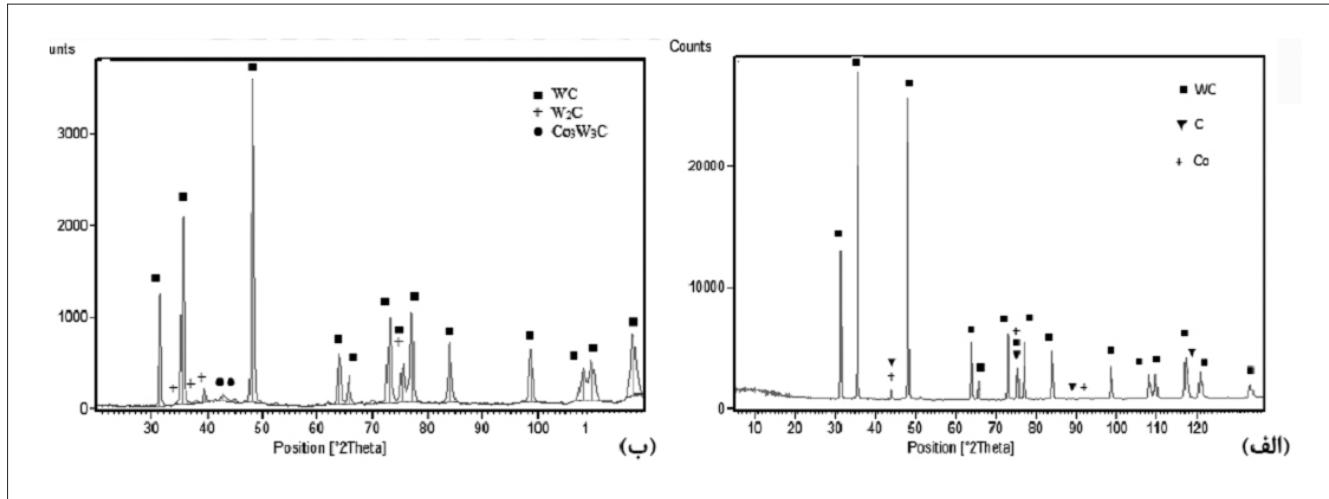
$$\epsilon_{\phi\psi} = \ln \frac{d_{\phi\psi}}{d_0} \quad (3)$$

سپس با استفاده از فواصل مختلف $d_{\phi\psi}$ به دست آمده از پراش کرنش در زوایای مختلف به دست آورده شد و با استفاده از این داده ها و مقادیر $\sin^2 \psi$ نمودار تغییرات کرنش نسبت به $\sin^2 \psi$ با فیت کردن خط بر نقاط حاصل رسم شد. سپس معادله این خط به دست آمد و از معادله خط شبیه آن برای به دست آوردن تنش حاصل شد. با قرار دادن شبیه نمودار m و مدول E در معادله (۴) تنش به دست آمد.

$$\sigma_{\phi} = \frac{m}{2\zeta^2} = \frac{mE}{1+\nu} \quad (4)$$

$$\nu = 0.25, E = 213 \pm 21 \text{ GPa}$$

با توجه به اینکه عمق نفوذ اشعه X در سرمت کاربید تنگستن- کبالت کمتر از ۵ میکرومتر است، فرض حالت دو محوری با



شکل ۲ - (الف) الگوی پراش پرتو X پوشش WC-12Co (ب) الگوی پراش پرتو X پودر.

کل ۴ شامل تصاویر SEM در حالت الکترون برگشتی (Back scatter Electron) است. شکل ۵ نیز پوشش را در بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر نشان می‌دهد. فاز روشن کاربید تنگستن و فاز تیره کبالت است. در این تصاویر ساختار فشرده کاربید تنگستن در زمینه کبالت دیده می‌شود. کاملاً مشخص است که بایندر فلزی کبالت ذرات WC را در خود گرفته است. این نشان می‌دهد که کبالت رفتار ترکتندگی خوب و حلالیت مطلوب برای کاربید تنگستن دارد و به همین دلیل پرمصرف‌ترین بایندر فلزی استفاده شده در سرمتهای پایه کاربید تنگستن است. در نقاطی از پوشش تخلخل مشاهده می‌شود. نقاط کاملاً سیاه نشان‌دهنده تخلخل هستند. ذرات WC ذرات سخت سرامیکی هستند که در زمینه فلزی کبالت قرار گرفته‌اند. این امر باعث پیوستگی خوب پوشش، تخلخل کم آن و چسبندگی عالی آنها به زیرلایه و خواص مکانیکی خوب مانند سختی بالای این پوشش می‌شود. شکل ۴-الف، یک نمای کلی از سطح مقطع پوشش-زیرلایه را بعد از آماده‌سازی متالوگرافی نشان می‌دهد. پوشش پاشش HVOF WC-12Co نسبتاً متراکم بدون ترکهای نزدیک حرارتی WC-12Co بود. این بدين دلیل است که طی پاشش حرارتی، ذرات WC-12Co سطح ظاهر می‌شود. ویژگی مورفولوژی معروف پوشش پاشش حرارتی حضور ریزساختار لایه‌ای مرکب از لایه‌های فوق العاده فشرده در جهت موازی با سطح است که قابل مشاهده نیستند. اما، در بزرگنمایی‌های بالاتر (شکل ۴-ب) وجود مرزهای لایه‌ها، تخلخل و دانه‌های هم محور WC با اندازه‌های متفاوت قرار گرفته در زمینه Co، آشکار است. در نقاطی از پوشش نیز تخلخل مشاهده می‌شود. میزان تخلخل سطحی اندازه‌گیری شده کمتر از ۱ درصد گزارش شده است.

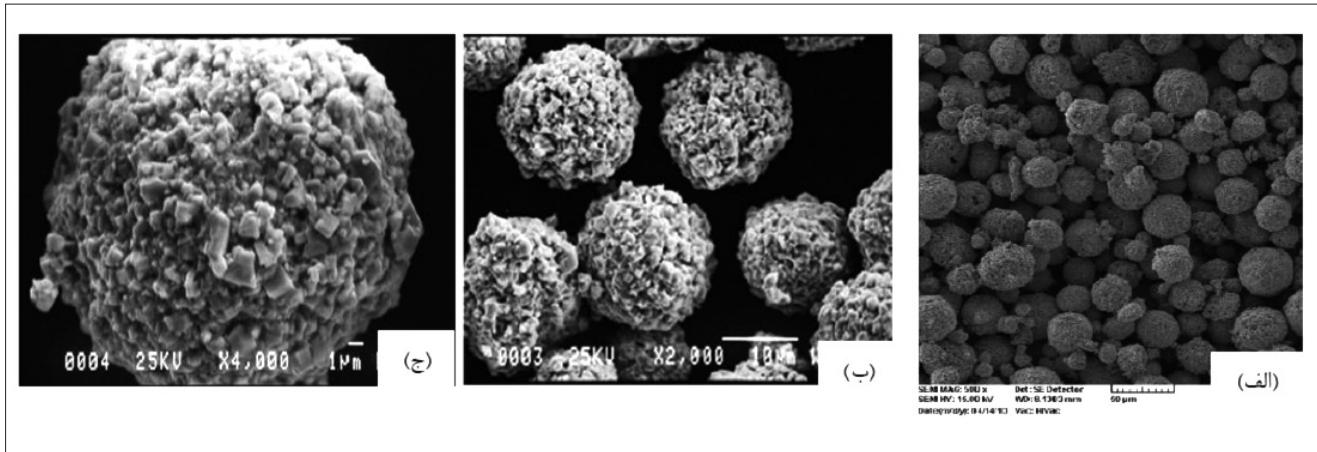
همان طور که در شکل ۵ دیده می‌شود فلز کبالت در نقش یک بایندر شکل‌پذیر با پیوند خوب با دانه‌های کاربید تنگستن می‌باشد که ذرات سخت کاربید تنگستن موجود در این پوشش‌ها

(الف) با بزرگنمایی $\times 500$ ، (ب) با بزرگنمایی $\times 2000$ و (ج) با بزرگنمایی $\times 4000$ آورده شده است. شکل کروی ذرات در هر سه بزرگنمایی به خوبی مشخص است. در فرآیند HVOF این ذرات کروی دارای انرژی جنبشی لازم برای برخورد و چسبندگی کافی به زیرلایه هستند. مطالعات انجام شده روی پوشش شامل آنالیز فازی با استفاده از پراش پرتو X و میکروگرافی آن با استفاده از تصاویر SEM بود؛ همچنین به منظور تعیین تنفس پسماند در پوشش میکرو سختی‌سنجی انجام و مدول الاستیک پوشش تعیین شد. سپس به روش پراش پرتو X و استفاده از روش SiN_3 تنفس در چهار عمق در راستای خمامت پوشش و در سطح آزاد پوشش به دست آمد.

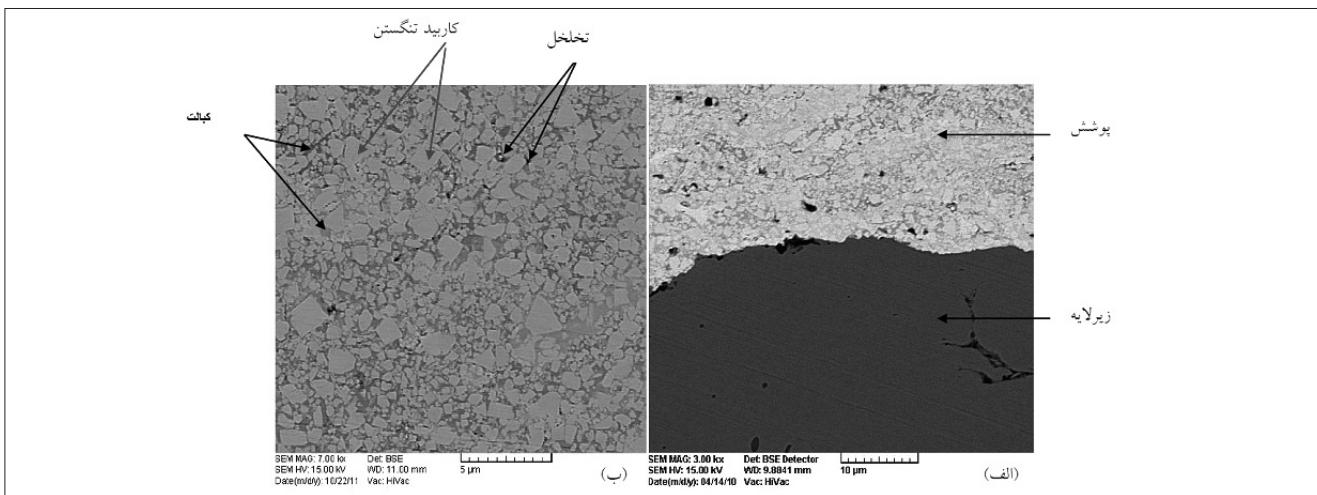
- آنالیز فازی پوشش

در شکل ۲-ب نتایج آزمون پراش پرتو X پوشش اعمالی نشان داده شده است. همان‌گونه که در شکل دیده می‌شود علاوه بر فاز WC فازهای $\text{Co}_3\text{W}_3\text{C}$ و W_2C نیز وجود دارند. در حالی که در شکل ۲-الف پودر شامل فازهای کاربید تنگستن، کربن و کبالت بود. این بدين دلیل است که طی پاشش حرارتی، ذرات WC-12Co تجزیه شده و چنین فازهای جدیدی به علت اثر متقابل پیچیده بین عناصر تشکیل دهنده و اکسیژن در طی رسوب پاشش حرارتی به وجود می‌آیند. در واقع به علت از دست رفتن کربن در نتیجه اکسیداسیون و واکنش W با فاز فلزی Co تشکیل می‌شوند. در اینجا فاز جدید W_2C و کاربید پیچیده‌ی $\text{Co}_3\text{W}_3\text{C}$ به وجود آمده است. در طی پاشش HVOF، پودر WC-12Co برای گرم شدن و شتاب یافتن باید در معرض یک جت شعله با دمای بالا قرار گیرد. علاوه بر این چون اکسیژن هم در جت شعله است پس تجزیه و دکربوره شدن در هر صورت وجود دارد.

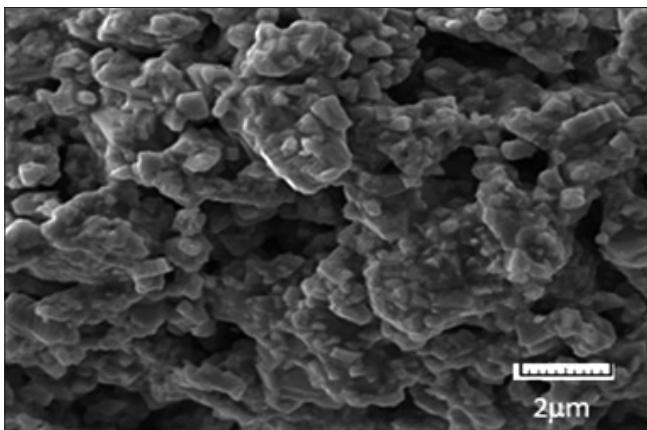
- میکروگرافی پوشش



شکل ۳- تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از پودر. (الف) با بزرگنمایی $\times 500$ و (ب) با بزرگنمایی $\times 2000$ (ج) با بزرگنمایی $\times 4000$



شکل ۴- تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی پوشش WC-12Co در دو بزرگنمایی. (الف) بزرگنمایی $\times 3000$ و (ب) بزرگنمایی $\times 7000$



شکل ۵- سطح پوشش در بزرگنمایی $\times 10000$ برابر

منجر به سختی بالای پوشش و بنابراین مقاومت سایشی بالای آن می‌شود، در حالی که بایندر فلزی کالت تأمین کننده چقرمگی مورد نیاز پوشش است. تخلخل سطحی که ناشی از تمایل ذرات کاربید تنگستن برای رفتن به مرکز آگلomer است از ویژگی‌های بارز فرآیندهای پاشش حرارتی است.

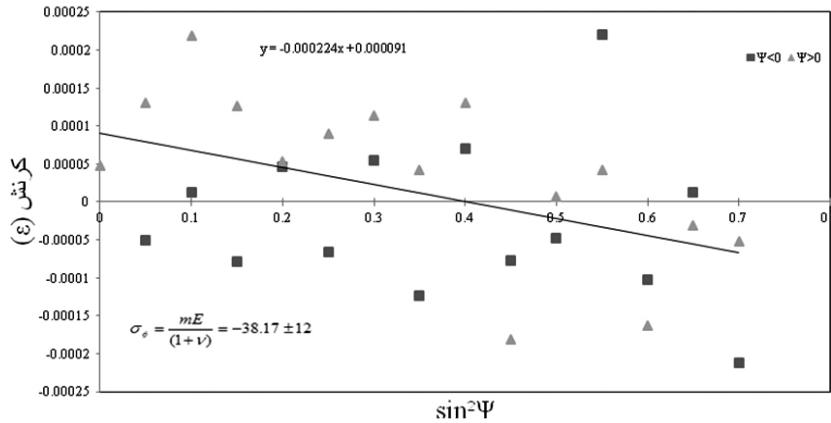
- میکرو سختی‌سنجی و اندازه‌گیری مدول الاستیک پوشش یکی از پارامترهای مؤثر در ارزیابی دقیق تنش پسماند به روش پراش پرتو X، مدول الاستیسیته پوشش است. به دلیل تخلخل ذاتی پوشش‌های حاصل از فرآیندهای پاشش حرارتی و پارامترهای انتخابی فرآیند، مدول الاستیسیته پوشش WC-12Co با مدول الاستیسیته شکل حجمی (بالک) آن متفاوت است. بدین لحاظ لزوم اندازه‌گیری صحیح و دقیق مدول الاستیسیته پوشش بسیار حائز اهمیت است. مدول الاستیسیته پوشش در پراش پرتو X به منظور محاسبه تنش با استفاده از شبی نمودار ψ - $Sin^2\theta$ - ϵ مورد استفاده قرار می‌گیرد. با داشتن شبی نمودار و مدول الاستیسیته، تنش از معادله

(۴) به دست می‌آید.

میکرو سختی‌سنجی ویکرز طبق استاندارد ASTM E384-10 با نیروی 0.03 Kg.f و زمان اثرگذاری ۱۵ ثانیه انجام شد.

جدول ۲- میکرو سختی، اندازه اثر نوب و مدول الاستیسیته پوشش

مقدار سختی (ویکرز)	مقدار سختی (نوب)	نسبت قطر فرعی به اصلی	(GPa) مدول الاستیک
۱۰۷۰	۱۰۹۸	۰/۱۱۸	۲۱۳±۲۱



شکل ۶- نمودار تغییرات کرنش با $\sin^2\Psi$ در دو حالت $\Psi < 0$ و $\Psi > 0$ در سطح آزاد پوشش

تحلیل $\sin^2\Psi$ را توجیه می‌کند. از میانگین کرنش‌های به دست آمده در زوایای $0 < \Psi < 0$ جهت به دست آوردن تنش پسماند از شبی منحنی $\Psi - \sin^2\Psi$ -استفاده شد. سپس شبی نمودار در سطح آزاد پوشش به دست آمد که برابر با $0/000224$ -بود. با قرار دادن مقدار شبی نمودار در معادله (۴)، تنش پسماند برابر $MPa 17\pm12$ -به دست آمد. مقدار منفی تنش نشان‌دهنده فشاری بودن تنش در سطح آزاد پوشش است.

معادله خط و محاسبه تنش برای سطح آزاد پوشش:

$$y = -0.000224x + 0.000091$$

$$\sigma = \frac{mE}{1+v} = -38.17 \pm 12$$

در نمودار شکل ۷ تغییرات کرنش با Ψ در دو حالت $\Psi < 0$ و $\Psi > 0$ در عمق 50 میکرومتر نشان داده شده است. با فیت کردن نمودار خطی و به دست آوردن معادله و در نتیجه شبی نمودار و با استفاده از معادله (۴) تنش پسماند برابر با $MPa 10/10\pm59$ -به دست آمد. در اینجا شبی نمودار و علامت تنش نیز مثبت به دست آمده است که نشان دهنده کششی بودن تنش در این عمق است.

معادله خط و محاسبه تنش برای عمق 50 میکرومتر:

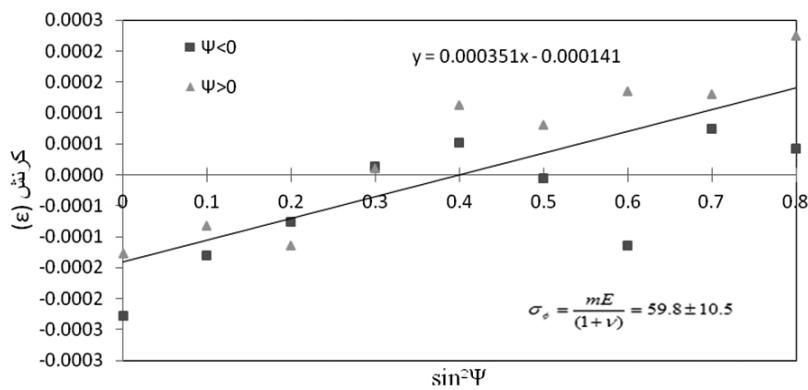
$$y = 0.000351x + 0.00014$$

$$\sigma = \frac{mE}{1+v} = 59.8 \pm 10.5$$

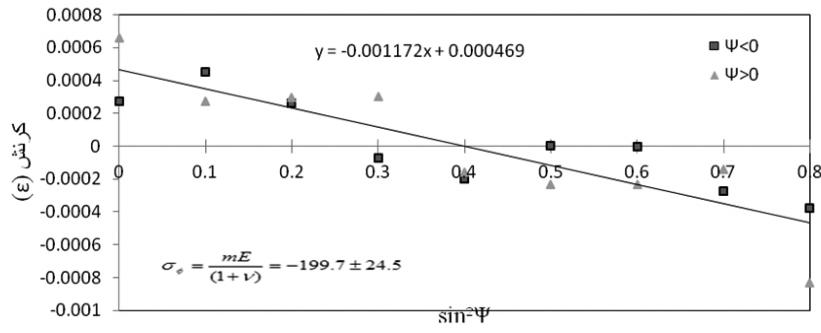
میکرو سختی‌سنجی نوب پوشش مطابق استاندارد E384-10 ASTM با نیروی $Kg.f/2$ انجام شد. متوسط میکرو سختی نوب برای 10 اثر با زمان اثرگذاری 15 ثانیه بدست آمد. با اثر گذاری نوب نسبت قطر فرعی به اصلی اثر نوب به دست آمد. از نتایج 10 اثر نوب به منظور اندازه‌گیری اثر استفاده شد. در اندازه‌گیری مدول الاستیسیته پوشش قطر بزرگتر فرورونده باید عمود بر فصل مشترک در نظر گرفته شود، در صورتی که برای اندازه‌گیری عدد سختی نوب قطر بزرگتر فرورونده باید موازی با فصل مشترک پوشش-زیر لایه باشد. سپس مدول الاستیسیته پوشش با استفاده از بازگشت الاستیک اثر نوب و با استفاده از معادله (۱) و با داشتن عدد سختی نوب پوشش بدست می‌آید. نتایج مربوط به محاسبه مدول الاستیک در جدول ۲ آمده است.

- بررسی تنش پسماند در پوشش

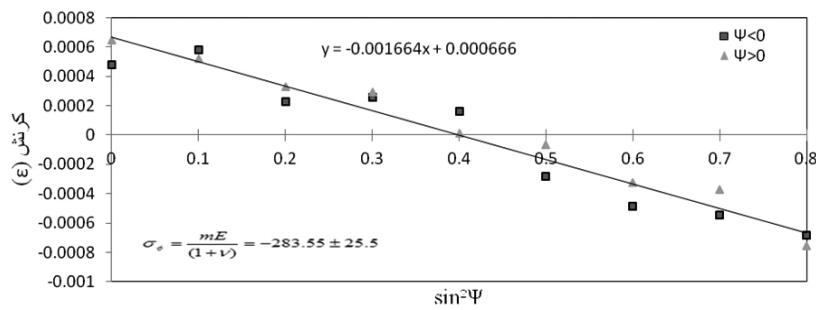
در نمودار شکل ۶ نتایج اندازه‌گیری کرنش نسبت به $\sin^2\Psi$ سطح آزاد پوشش WC-12Co نشان داده شده است. نمودار $\Psi - \sin^2\Psi$ -است. از آنجایی که هیچ تفاوت فاحشی بین مقادیر موقعیت برآگ برای $\Psi < 0$ و $\Psi > 0$ مشاهده نشده، این نتیجه گرفته شد که مؤلفه‌های تنش برشی ناچیز هستند. این نشان می‌دهد که یک توزیع همگن تنش-کرنش در منطقه پرتو دیده وجود دارد که استفاده از



شکل ۷- نمودار تغییرات کرنش با $\sin^2\Psi$ در دو حالت $\Psi > 0$ و $\Psi < 0$ در عمق ۵۰ میکرومتر



شکل ۸- نمودار تغییرات کرنش با $\sin^2\Psi$ در دو حالت $\Psi > 0$ و $\Psi < 0$ در عمق ۱۵۰ میکرومتر



شکل ۹- نمودار تغییرات کرنش با $\sin^2\Psi$ در دو حالت $\Psi > 0$ و $\Psi < 0$ در عمق ۲۳۰ میکرومتر

$$y = -0.001172x + 0.000469$$

$$\sigma_0 = \frac{mE}{1+\nu} = -199.7 \pm 24.5$$

نمودار تغییرات کرنش با $\sin^2\Psi$ در عمق ۱۵۰ میکرومتر در

شکل ۸ نشان داده شده است.

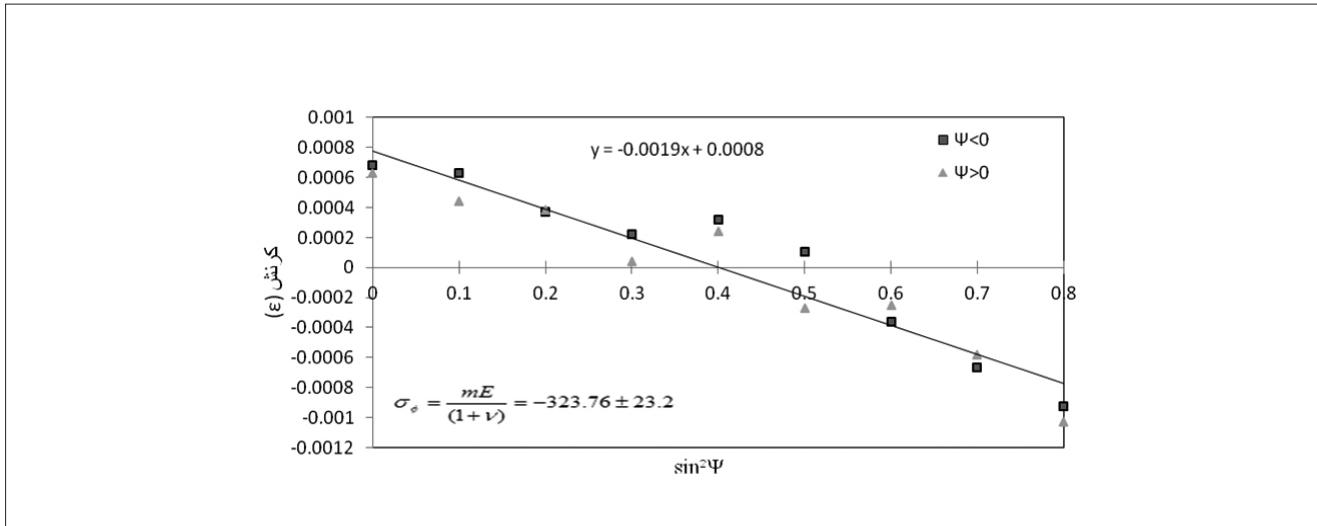
در شکل ۸ دیده می شود که شبیه نمودار مجدداً منفی شده

است. با به دست آوردن تنش مطابق آنچه گفته شد می بینیم که

تنش این بار منفی و مقدار آن $-199/8 \pm 24/5$ MPa است. مشاهده

می شود که تنش فشاری شده و بزرگی آن نیز افزایش یافته است.

معادله خط و محاسبه تنش برای عمق ۱۵۰ میکرومتر:



شکل ۱۰- نمودار تغییرات کرنش با $\sin^2 \Psi$ در دو حالت $\Psi > 0$ و $\Psi < 0$ در عمق ۳۰۰ میکرومتر

جدول ۳- نتایج تنش‌های پسماند در راستای ضخامت

مکان	سطح آزاد پوشش	عمق ۵۰	عمق ۱۵۰	عمق ۲۳۰	عمق ۳۰۰	متوسط تنش پسماند در امتداد ضخامت
تنش پسماند (MPa)	-۳۸/۱۷±۱۲	۵۹/۸±۱۰/۵	-۱۹۹/۸±۲۴/۵	-۲۸۳/۵۵±۲۵/۵	-۳۲۳/۷۶±۲۳/۲	-۱۵۷/۱

کوئنچ، عدم تطابق حرارتی و تنش‌های پینینگ می‌توان توضیح داد. تنش کوئنچ در نتیجه‌ی سرد شدن سریع ذرات پاشش است، فرآیند سرد شدنی است که از دمای ذوب شروع می‌شود و به دمایی می‌رسد که زیرلایه در طی فرآیند رسوب‌گذاری رسیده است. این تنش‌ها به این علت به وجود می‌آیند که ذرات مذاب به سمت زیرلایه رانده شده به سطح برخورد کرده و به سرعت از دمای بالا کوئنچ می‌شوند اما انقباض آنها توسط زیرلایه مهار می‌شود، که معمولاً تا دمای پایین‌تر ادامه دارد. این پدیده منجر به تشکیل تنش‌های پسماند کششی در پوشش می‌شود. تنش‌های کوئنچ کششی بوده و مقدارشان در راستای عمق رسوب تقریباً ثابت است.

تنش‌های عدم تطابق حرارتی ناشی از تفاوت در ضرایب انبساط حرارتی بین پوشش (a_c) و زیرلایه (a_s) است، که منجر به تنش‌های پسماند ایجاد شده از عدم تطابق انقباض دمایی طی سرد شدن از دمای فرآیند (دمای میانگینی که سیستم پوشش-زیرلایه پس از رسوب‌گذاری به آن می‌رسند) به دمای محیط، موسوم به سرد شدن ثانویه است. چون در اینجا ضریب انبساط حرارتی زیرلایه (۱۱/۶-۱۴/۷×۱۰^{-۱۰}C^{-۱}) بالاتر از ضریب انبساط حرارتی پوشش (۱۰^{-۱۰}C^{-۱}-۶/۲×۱۰^{-۱۰}C^{-۱}) است این تنش در پوشش فشاری است. توزیع عدم تطابق حرارتی گاهی اوقات ممکن است در مقدار بزرگتر از تنش کوئنچینگ باشد. در پاشش HVOF تنش‌های پینینگ قابل توجهی می‌توانند در نتیجه سرعت بالای ذرات نیمه مذاب رخ دهند.

گفت فشاری تر است.

معادله خط و محاسبه تنش برای عمق ۲۳۰ میکرومتر:

$$y = -0.001664 x + 0.000666$$

$$\sigma = \frac{mE}{1 + \nu} = -283.55 \pm 25.5$$

نمودار شکل ۱۰ هم که تغییرات کرنش با $\sin^2 \Psi$ را در عمق ۳۰۰ میکرومتر را نشان می‌دهد. همانند نمودارهای ۸ و ۹ شیب این خط نیز منفی بوده و تنش فشاری برابر با -323.76 ± 23.2 MPa بوده است.

معادله خط و محاسبه تنش برای عمق ۳۰۰ میکرومتر:

$$y = -0.0019 x + 0.0008$$

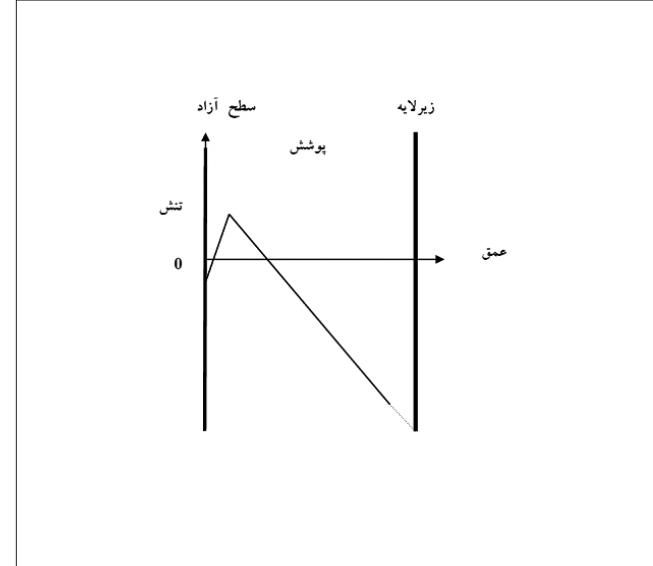
$$\sigma = \frac{mE}{1 + \nu} = -323.76 \pm 23.2$$

در این عمق که بیشترین فاصله را از سطح آزاد پوشش دارد و به فصل مشترک پوشش-زیرلایه نزدیک‌تر است (با توجه به اینکه ضخامت پوشش حدود ۳۲۰ میکرومتر است)، بزرگترین تنش فشاری دیده می‌شود.

نتایج تنش‌های پسماند در راستای ضخامت در جدول ۳ آورده شد. متوجه تنش پسماند در امتداد ضخامت پوشش معادل آمد. حالت تنش نهایی در این پوشش را از طریق انطباق انواع مختلف تنش‌های القا شده در طول فرآیند پاشش:

پسماند فشاری شود که در زیر بیشتر توضیح داده خواهد شد. به نظر می‌رسد در عمق ۱۵۰ میکرومتر میزان مؤلفه فشاری بر مؤلفه کششی تنش نسبت به عمق ۵۰ میکرومتر برتری داشته است. هر چه به طرف فصل مشترک پیش می‌رویم میزان تنش پینینگ افزایش می‌یابد. تنش‌های پینینگ به علت انرژی جنیشی ذرات برخورد کننده با زیرلایه یا مواد رسوب داده شده قبلی ایجاد می‌شوند و الفاکنده تنش‌های پسماند فشاری هستند. با نزدیک شدن به فصل مشترک تنش پینینگ افزایش می‌یابد زیرا با هر بار رسوب‌گذاری لایه جدید، برخورد ذرات تشکیل‌دهنده هر لایه به لایه‌های پیشین تنش پینینگ وارد می‌کند. تنش عدم تطابق حرارتی نیز با دور شدن از سطح پوشش و نزدیک شدن به زیرلایه افزایش می‌یابد؛ با بیشتر شدن این دو مؤلفه فشاری و غلبه آن بر مؤلفه کششی تنش که همان تنش کوئنچ است، در این عمق تنش فشاری به دست آمده است. در عمق‌های ۲۲۰ و ۳۰۰ میکرومتر دیده می‌شود که علاوه بر فشاری بودن تنش، بزرگی تنش بیشتر شده است. که همان‌گونه که گفته شد بودن تنش کوئنچ باعث می‌شود با دور شدن از سطح و نزدیک شدن به زیرلایه تنش پسماند فشاری تر شود.

در مورد تنش‌های پسماند در راستای ضخامت در این پوشش می‌توان گفت که تنش‌های پسماند فشاری که شامل تنش‌های پینینگ و تنش‌های عدم تطابق حرارتی می‌باشند از فصل مشترک پوشش-زیرلایه به سمت سطح پوشش کاهش می‌یابند، از طرف دیگر تنش کوئنچ که کششی است در سراسر ضخامت پوشش تقریباً ثابت است اثر تجمعی این تنش‌ها منجر به تنش‌های فشاری در عمق‌های مختلف پوشش می‌شود که با دور شدن از فصل مشترک و نزدیک شدن به سطح پوشش و در سطح آزاد پوشش بزرگی این تنش پسماند فشاری کاهش می‌یابد؛ اما در اینجا یک نقص دیده می‌شود که آن تنش پسماند در عمق ۵۰ میکرومتر است. این تنش کششی و برابر $59/8 \pm 10/5$ MPa به دست آمد. برای توجیه این تنش می‌توان به حضور تخلخل‌ها اشاره کرد. در هر تک عبور مشعل پاشش در نتیجه‌ی برخورد ذرات بیشتر تماس بهتر بین اسپلیت‌ها و پوشش-زیرلایه ایجاد می‌شود که همین امر استحکام اتصال را نیز افزایش می‌دهد و به ایجاد یک ریزساختار یکنواخت‌تر لایه‌ای کمک می‌کند و همین امر باعث می‌شود اسپلیت‌ها بر روی هدف کمتر تکه شوند و فصل مشترک مستحکم‌تر، با تخلخل کمتر و ظرفیت بیشتر برای حفظ تنش‌های پسماند بزرگ‌تر باشند. حضور تخلخل تنش پسماند فشاری را حذف خواهد کرد زیرا تنش کششی ایجاد می‌کند. پس با دور شدن از فصل مشترک و با روند کاهشی دما از فصل مشترک به سمت سطح پوشش تخلخل‌هایی با مورفولوژی نامنظم سطح آزاد است که سبب می‌شود در این عمق ۵۰ میکرومتر تنش



شکل ۱۱- تصویر شماتیک توزیع تنش پسماند از سطح آزاد پوشش به سمت زیرلایه

سرعت بالای ذرات در پاشش HVOF ممکن است سبب یک تغییر شکل پلاستیک موضعی منجر شونده به تنش‌های فشاری موضعی در زیرلایه و نیز در لایه رسوب داده شده قبلی بشود. با توجه به توضیحات داده شده در بالا تنش‌های کوئنچ در سراسر ضخامت پوشش ثابت باقی می‌مانند پس حالت تنش در هر عمق بسته به تغییر تنش‌های عدم تطابق حرارتی و پینینگ و نسبت آنها به تنش کوئنچ است.

در شکل ۱۱ تصویری شماتیک از توزیع تنش پسماند در راستای ضخامت پوشش آورده شده است. با مقایسه تنش‌های به دست آمده در امتداد ضخامت دیده می‌شود که با افزایش عمق به طرف فصل مشترک پوشش-زیرلایه تنش فشاری نیز از سطح آزاد به سمت زیرلایه بیشتر می‌شود. در عمق‌های بیشتر از ۵۰ میکرومتر تنش کششی کاهش یافته و تنش پسماند فشاری بالاتری به سمت فصل مشترک به دست آمد.

تنش به دست آمده در فاصله ۵۰ میکرومتری از سطح آزاد (بعد از لایه برداری) به صورت کششی به دست آمد. در لایه‌های نزدیک به سطح، رسوبات پینینگ کمتری را تجربه می‌نمایند و چون تنش پینینگ از نوع فشاری است پس اثر این عامل و مؤلفه فشاری تنش پسماند کل در این عمق کمتر است. از طرف دیگر تنش عدم تطابق حرارتی نزدیک به سطح پوشش کمتر است که کاهش این دو مؤلفه تنش موجب کاهش مؤلفه فشاری تنش در این عمق می‌شود اما در اینجا علت دیگر کششی شدن تنش علاوه بر این عامل حضور تخلخل‌های با مورفولوژی نامنظم در لایه‌های زیر سطح آزاد است که سبب می‌شود در این عمق ۵۰ میکرومتر تنش

استفاده از موادی برای پوشش که ضریب انبساط حرارتی کمتری نسبت به زیرلایه داشته باشند می‌توان تنش عدم تطابق حرارتی را از مؤلفه‌ای کششی به مؤلفه‌ای فشاری تبدیل کرد.

نتیجه‌گیری

۱. تنش در عمق ۵۰ میکرومتر کششی اما در سطح آزاد پوشش و در عمق‌های ۱۵۰، ۲۳۰ و ۳۰۰ میکرومتر فشاری به دست آمد.
۲. تنش‌های پسماند در راستای ضخامت با نزدیک شدن به فصل مشترک بزرگی‌شان بیشتر می‌شود که به دلیل افزایش تنش‌های فشاری پینینگ و عدم تطابق حرارتی و غلبه آنها بر اثر تنش کششی کوئنج است. بیشترین تنش فشاری نزدیک به فصل مشترک دیده می‌شود زیرا تنش‌های فشاری پینینگ و عدم تطابق حرارتی نزدیک به فصل مشترک بیشترین مقدار را دارند.
۳. تنش متوسط در پوشش $157/1 \text{ MPa}$ - فشاری به دست آمد که برای عملکرد و عمر قطعه مفید است.
۴. در پوشش علاوه بر فاز WC فاز‌های W_2C و $\text{Co}_3\text{W}_3\text{C}$ نیز وجود دارند که در نتیجه‌ی اکسیداسیون، دکربوره شدن کاربید تنگستن و واکنش تنگستن با کبالت است؛ در حالی که در پوشش فقط فازهای WC، کربن و کبالت وجود داشت.

منابع و مراجع

- 1- Bruno, G., Fanara, C., Guglielmetti, F., & Malard, B. (2006). Characterization and residual stress analysis of wear resistant Mo thermal spray-coated steel gear wheels. *Surface & Coatings Technology*, 200, 4266-4276.
- 2- Greving, D. J., Rybicki, E. F., Shadley, J. R., & Xiong, Y. (1994). Through-thickness residual stress evaluations for several industrial thermal spray coatings using a modified layer-removal method. *Journal of Thermal Spray Technology*, 3(4), 379-388.
- 3- He, B.B. (2009). Two-dimensional X-Ray diffraction. John Wiley & Sons Publication, 249-329.
- 4- Liao, H., Normand, B., & Codde, C. (2000). Influence of coating microstructure on the abrasive wear resistance of WC/Co cermet coatings. *Surface and Coatings Technology*, 124, 235-242.
- 5- Pina, J., Dias, A., & Lebrun, J.L. (2003). Study by X-ray diffraction and mechanical analysis of the residual stress generation during thermal spraying. *Materials Science and Engineering*, A347, 21-31.
- 6- Santana, Y.Y., Renault, P.O., Sebastiani, M., La Barbera, J.G., Lesage, J., Bemporad, E., Le Bourhis, E., Puchi-Cabrera, E.S., & Staia, M.H. (2008). Characterization and residual stresses of WC-Co thermally sprayed coatings. *Surface & Coatings Technology*, 202, 4560-4565.
- 7- Totemeier, T.C., & Wright, J.K. (2006). Residual stress determination in thermally sprayed coatings—a comparison of curvature models and X-ray techniques. *Surface & Coatings Technology*, 200, 3955-3962.
- 8- Wang, T., Zhao, Sh., Hua, W., Li, J., Gong, J., & Sun, Chao, (2010). Estimation of residual stress and its effects on the mechanical properties of detonation gun sprayed WC-Co coatings. *Materials Science and Engineering*, 527, 454-461.
- 9- Withers, P.J., & Bhadeshia, H.K.D.H. (2001). Residual stress part 1: measurement techniques. *Materials Science and Technology*, 17, 355-365.

در لایه‌های نزدیک به سطح آزاد شکل می‌گیرد که باعث ایجاد تنش کششی می‌شود (Bruno, Fanara, Guglielmetti & Malard, 2006).

از جدول ۳ دیده می‌شود که متوسط تنش پسماند در امتداد ضخامت برابر $157/1 \text{ MPa}$ و فشاری به دست آمد. پروفیل تنش پسماند برای این پوشش با تنش‌های پسماند کششی بیشتر در پوشش نزدیک به سطح و با تنش‌های فشاری بیشتر نزدیک به فصل مشترک مشخص شده که با نتایج سانتانا و همکاران (Santana et al., 2008) مطابقت دارد. آنها تنش‌های پسماند را در پوشش‌های WC-12Co به ضخامت‌های 200 و 350 میکرومتر به ترتیب برابر 220 ± 50 و $183 \pm 50 \text{ MPa}$ به دست آوردند.

تنش‌های پسماند فشاری در فصل مشترک به عنوان مانع تشکیل ترک‌های در راستای ضخامت و نیز بهبودبخش اتصال چسبندگی شناخته شده‌اند. در حالی که تنش‌های پسماند کششی می‌توانند سبب ترک خوردن و افزایش شکست‌های خستگی شوند اگر از نظر بزرگی بیشتر از استحکام کششی پوشش باشد زیرا تنش‌های کششی تمايل به باز کردن و انتشار ترک‌ها دارند؛ تنش‌های پسماند فشاری در پوشش‌ها اثر مفیدی بر رفتار چسبندگی و خستگی سیستم دارند. این تنش‌ها تمايل به بستن ترک‌های تشکیل یافته دارند و عمر خستگی پوشش را افزایش می‌دهند. همان‌گونه که لیائو و همکاران (Liao, Nor- mand & Codde, 2000) اشاره کرند تنش‌های کششی برای مقاومت به سایش نامطلوب هستند و تنش پسماند فشاری در پوشش باعث بهبود عملکرد پوشش در مقابل سایش می‌شود.

به نظر می‌رسد تنش‌های پینینگ اثرگذارترین عامل بر تنش پسماند کل در این پوشش می‌باشد پس با تغییر در پارامترهای پاشش به گونه‌ای که تنش پینینگ افزایش یابد، با رعایت سایر عوامل مثبت بر پوشش، می‌توان مؤلفه تنش فشاری را در پوشش افزایش داد. پینا و همکاران (Pina, Dias & Lebrun, 2003) نیز نشان دادند که در فرآیندهایی که در آنها ذرات در تفنگ پاشش به طور کامل ذوب شده هستند، مثل فرآیند APS، تنش‌های کوئنج تنش‌های غالب هستند. ذرات به محض برخورد گسترش می‌یابند، اما انقباض طی خنک شدن و انجاماد توسط مواد لایه‌ی زیرین تحمل می‌شود و تنش‌های کششی در درون هر ذره‌ی پاشش یافته تولید می‌شوند. از طرف دیگر، تنش‌های پینینگ که در آن‌ها ذرات تا حدودی ذوب شده با سرعت بالا به زیرلایه برخورد می‌کنند، مانند پاشش در HVOF، تنش غالب می‌توانند باشند. سطح هدف تغییر شکل پلاستیکی می‌یابد، که سطح قابل توجهی از تنش‌های فشاری HVOF را ایجاد می‌کند. در پوشش‌های پاشش یافته به روش تنش‌های پینینگ می‌توانند به مقادیر مهمی برسند بنابراین حالت تنش پسماند می‌تواند توسط پارامترهای پاشش کنترل شوند. با